

西苑沙龙—印刷电子新材料及应用技术研讨会召开

日期: 2013年12月23日

2013年12月4日,第13次西苑沙龙会议在北京西苑饭店召开。此次会议的主题为“印刷电子新材料及应用技术”。印刷电子材料是新材料技术发展的热点方向,备受科技界和产业界的关注。来自863计划新材料技术领域主题专家、科技界和企业界等的14位专家、学者参加了会议。

会议邀请了863计划新材料领域新型电子材料与器件专家组召集人潘峰教授主持沙龙,专家组专家陈弘达研究员做了题为“印刷电子新材料及应用技术发展策略思考”的主题报告,并邀请中国科学院苏州纳米所研究员崔铮等5位专家就印刷电子新材料技术发展建议、印刷显示材料及应用技术的发展、印刷薄膜纸电池及其应用、微纳柔性制造与印刷电子材料、纳米功能油墨制备及其在印刷电子领域应用等方面问题做了专题报告。与会专家就印刷电子概念、应用前景、面临的挑战、技术路线、发展重点等展开了热烈的讨论和争论,各抒己见,并就我国印刷电子材料发展战略与对策提出宝贵的意见和建议。

会上,高技术中心王琦安副就“西苑沙龙”创办的宗旨、目标、选题原则等向与会者进行了介绍。高技术中心主任秦勇,副主任袁建湘、张延东,卞曙光以及中心部分同志也参加了会议。与会专家认为西苑沙龙为专家们提供了很好的学术交流平台,使新的学术观点有了面对面的交流平台,由此增进了学术交流,融洽了氛围,认识了新的朋友,产生了创新发展的源动力。

打印本页 ▶

关闭窗口 ▶